



2020年12月8日

株式会社 GSI クレオス

経営企画部 企画広報課

TEL 03-5211-1802

「第20回国際ナノテクノロジー総合展」出展のお知らせ

株式会社 GSI クレオスは、12月9日～11日に東京ビッグサイトで開催される「第20回国際ナノテクノロジー総合展」に出展いたします。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

出展概要

日時 12月9日(水)～11日(金) 10:00～17:00

場所 東京ビッグサイト西棟1階

当社ブース位置 ①ナノカーボンオープンソリューションフェア (AT-02-A) :

東京ビッグサイト西棟1階アトリウムエリア内

②新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)ブース (AT-01) :

東京ビッグサイト西棟1階アトリウムエリア内

※下記会場マップをご参考下さい。

https://www.nanotechexpo.jp/pdf/floorplan_2021_forvisitor.pdf

公式サイト <https://www.nanotechexpo.jp/main/>

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社 GSI クレオス ナノテクノロジー開発室 Tel 044-322-5595

経営企画部 企画広報課 Tel 03-5211-1802